



МАЛОГАБАРИТНАЯ ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОК МЕТОДОМ МАГНЕТРОННОГО РАСПЫЛЕНИЯ

МВУ ТМ МАГНА 02

Назначение:

Нанесение плёнок металлов и резистивных материалов методом магнетронного распыления.

Особенности:

- Тип и количество МРУ в установке: постоянного тока - 1 шт.;
- Обработка подложек в одном технологическом цикле (односторонняя обработка): $\varnothing 150$ мм - 2 шт.;
- Периодический поворот подложкодержателя на 180° ;
- Микропроцессорная система управления;
- Безмасляная система откачки (агрегат с ТМН60);
- Мощность потребления не более 4,5 кВт;
- Площадь, занимаемая одной установкой $\sim 2,5$ м².

